

Размерный эффект Штарка и внутризонные переходы в полупроводниковом сферическом слое

© В.А. Арутюнян

Гюмрийский образовательный комплекс Государственного инженерного университета Армении, 377503 Гюмри, Армения

(Поступила в Редакцию 6 августа 2002 г.
В окончательной редакции 26 ноября 2002 г.)

Рассмотрено влияние однородного внешнего электрического поля на состояния носителей заряда в квантованном сферическом слое. Получена явная зависимость величины энергетического сдвига от напряженности внешнего поля и геометрических размеров образца. Рассчитан коэффициент электрооптического поглощения для внутризонных дипольных переходов.

В настоящее время интенсивно исследуются оптические и электрооптические свойства различных квази-нульмерных структур со сферической симметрией — как квантовых точек (см. обзор [1]), так и многослойных сферических наногетероструктур [2–6]. Эти исследования стимулированы тем, что подобные гетерофазные системы являются очень перспективными материалами для создания новейших элементов современной оптоэлектроники. Ясно, что в ряду исследований подобных структур необходимым звеном является исследование физических свойств отдельно взятого нанокристаллического сферического слоя. Как с чисто физической, так и с прикладной точек зрения, подобный нанокристалл интересен прежде всего тем, что синтезирует в себе как свойства квантованных пленок (КП), так и сферических квантовых точек (КТ) и в силу комбинирования их уникальных свойств может иметь применение как в „чистом“ виде, так в качестве составной компоненты при создании многослойных сферических наногетероструктур с требуемыми характеристиками. В этой связи определенный интерес представляет, в частности, исследование влияния внешнего электрического поля на состояния носителей заряда в таком слое. Штарковскому расщеплению уровней и электрооптическим явлениям в КП посвящено множество экспериментальных и теоретических работ. В ряде работ рассмотрен также квантово-размерный эффект Штарка в квантовых точках сферической формы [8–10]. Так, в [8,9] экспериментально выявлена зависимость величины штарковского сдвига энергетических уровней от геометрических размеров образца, обусловленная квантованием движения электронов и дырок, а в [10] развита теория Штарк-эффекта в КТ при условиях, когда помимо отдельного квантования движения каждого из носителей возможно также и связывание электронно-дырочной пары в объемный экситон, и предложен новый электрооптический метод для определения критических размеров сферы, выше которых становится возможным образование в ней трехмерного экситона. Среди множества оптоэлектронных явлений в низкоразмерных полупроводниках большой интерес проявляется к исследованию внутризонных оптических переходов между размерно-квантованными

состояниями в различных квантовых ямах, что связано с возможным созданием на их основе инфракрасных детекторов, скоростных модуляторов, эмиттеров и каскадных лазеров [11].

Цель настоящей работы — теоретическое рассмотрение перестройки энергетического спектра носителей заряда в квантованном сферическом слое под действием однородного электрического поля и соответствующего влияния внешнего поля на форму полосы внутризонного оптического поглощения.

1. Электронные состояния в слое

Рассмотрение проведем для случая, когда слой достаточно тонкий и имеет место „режим сильного квантования“, т.е. когда толщина слоя L много меньше боровского радиуса трехмерного экситона a_0 . С другой стороны, в смысле технической реализуемости наиболее реалистичным представляется слой большого радиуса, когда толщина собственно слоя L также значительно меньше радиусов кора R_1 и внешней среды R_2 ,

$$\frac{L^2}{R_1^2} \ll 1, \quad (L = R_2 - R_1). \quad (1)$$

В этом случае для слоя физически довольно адекватной будет являться модель квантовой ямы, свернутой в сферу [12],

$$U(r) = \begin{cases} 0, & R_1 \leq r \leq R_2, \\ \infty, & r \geq R_2, \quad r \leq R_1. \end{cases} \quad (2)$$

В рамках этой модели (см. Приложение) для энергии и огибающих волновых функций невозмущенных одноэлектронных состояний в слое в приближении изотропной эффективной массы μ получаем

$$\begin{aligned} E_{n,l}^{(0)} &= \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2\mu L^2} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu R_0^2} \\ &\equiv E_{1,0}^{(0)} n^2 + E_l(R_0) \equiv E_{\text{conf}} + E_{\text{rot}}, \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned}\psi_{n,l,m}^{(0)}(r, \vartheta, \varphi) &= \phi_n^{(0)}(r) Y_{l,m}(\vartheta, \varphi) \\ &\equiv \sqrt{\frac{2}{L}} \frac{1}{r} \sin \pi n/L (r - R_1) Y_{l,m}(\vartheta, \varphi),\end{aligned}\quad (4)$$

где n, l, m — соответственно радиальное, орбитальное и азимутальное квантовые числа, $Y_{l,m}(\vartheta, \varphi)$ — нормированные шаровые функции, r, ϑ, φ — переменные сферической системы координат, а эффективный радиус R_0 определяется из условия

$$U_l(R_0) = \frac{1}{2} [U_l(R_1) + U_l(R_2)].\quad (5)$$

Предположим теперь, что внешнее однородное поле напряженностью \mathbf{F} направлено вдоль оси z : $\mathbf{F} = \mathbf{F}(0, 0F)$. В общем случае, когда диэлектрические проницаемости кора ε_1 , слоя ε_2 и внешней среды ε_3 различны, для возмущения \hat{V} , связанного с электростатическим потенциалом в слое [13], получаем

$$\hat{V} = qF \left(Br + \frac{C}{r^2} \right) \cos \vartheta, \quad (6)$$

$$B = \frac{C}{R_1^3} \frac{\varepsilon_3 + 2\varepsilon_2}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1};$$

$$C = \frac{3\varepsilon_1(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)R_1^3 R_2^3}{(\varepsilon_2 + 2\varepsilon_1)(\varepsilon_3 + 2\varepsilon_2)R_2^3 + 2(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)(\varepsilon_2 - \varepsilon_3)R_1^3}.$$

Внешнее поле можно рассматривать как возмущение в том случае, если будет выполняться условие

$$\frac{qFL}{\varepsilon} \ll E_{1,0}^{(0)}, \quad (7)$$

где q — заряд частицы, $\varepsilon = (2\varepsilon_{2,3} + \varepsilon_{2,1})/3$, $\varepsilon_{2,3} = \varepsilon_2/\varepsilon_3$, $\varepsilon_{2,1} = \varepsilon_2/\varepsilon_1$, а $F_{1,0}^{(0)}$ — энергия основного состояния частицы в слое в отсутствие поля, т.е. если энергия, сообщаемая частице полем, будет много меньше энергии размерного квантования.

Из (6) нетрудно видеть, что линейный Штарк-эффект в системе отсутствует. Для поправки второго порядка $\Delta E_{n,l}^{(2)}$ к энергии произвольного состояния $|n, l, m\rangle$ в общем виде получаем

$$\begin{aligned}\Delta E_{n,l}^{(2)} &= |V_{l,l-1}|^2 \sum_{n \neq n'} \frac{|V_{n,n'}|^2}{E_{n,l}^{(0)} - E_{n',l-1}^{(0)}} \\ &+ |V_{l,l+1}|^2 \sum_{n \neq n'} \frac{|V_{n,n'}|^2}{E_{n,l}^{(0)} - E_{n',l+1}^{(0)}},\end{aligned}\quad (8)$$

где $V_{n,n'}$ — матричный элемент оператора (6), построенный на радиальных волновых функциях $\Phi_n^{(0)}(r)$ из (4),

$$\begin{aligned}V_{n,n'} &= q \frac{FL}{\pi^2} \frac{8nn'}{(n^2 - n'^2)^2} \left[-B + C \frac{R_1^3 + R_2^3}{R_1^3 R_2^3} \right] \\ &\equiv V(R_1, R_2) \frac{nn'}{(n^2 - n'^2)^2} qFL,\end{aligned}\quad (9)$$

а для $V_{l,l\pm 1}$ соответственно имеем

$$V_{l,l\pm 1} = \begin{cases} i \sqrt{\frac{(l+m)(l-m)}{(2l+1)(2l-1)}}, & l \rightarrow l-1 \quad (l=1, 2, \dots), \\ -i \sqrt{\frac{(l+m+1)(l-m+1)}{(2l+3)(2l+1)}}, & l \rightarrow l+1 \quad (l=0, 1, 2, \dots). \end{cases}\quad (10)$$

Подставляя теперь (9) и (10) в (8) и проведя суммирование по n' [14], для $\Delta E_{n,l}^{(2)}$ получаем

$$\Delta E_{n,l}^{(2)} = \frac{q^2 F^2 L^2}{48n^2 E_{n,0}^{(0)}} |V(R_1, R_2)|^2 (f_{n,l} + g_{n,l}), \quad (11)$$

где $f_{n,l}, g_{n,l}$ имеют следующий вид:

$$f_{n,l} = \left(1 - \frac{15}{\pi^2 n^2} \right) (|V_{l,l-1}|^2 + |V_{l,l+1}|^2), \quad (12)$$

$$\begin{aligned}g_{n,l} &= \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{2\pi^2 n^2} - \frac{21}{\pi^4 n^4} \right) \left(\frac{L}{R_0} \right)^2 \\ &\times \left[(l+1)|V_{l,l+1}|^2 - l|V_{l,l-1}|^2 \right].\end{aligned}\quad (13)$$

Для возмущенной части волновой функции $\psi_{n,l,m}^{(1)}(r, \vartheta, \varphi)$ в общем виде соответственно получаем

$$\begin{aligned}\psi_{n,l,m}^{(1)}(r, \vartheta, \varphi) &\cong Y_{l,m}(\vartheta, \varphi) \cos \vartheta \\ &\times \frac{1}{E_{1,0}^{(0)}} \sum_{n \neq n'} \frac{V_{n,n'} \Phi_{n'}^{(0)}(r)}{n^2 - n'^2}.\end{aligned}\quad (14)$$

2. Внутризонные переходы в присутствии однородного электрического поля

Для возмущения, связанного с действием световой волны, имеем [15]

$$\hat{A} = \frac{eA_0}{m_0 c} (\mathbf{e}\hat{\mathbf{p}}), \quad (15)$$

где A_0 — амплитуда световой волны, m_0 — масса свободного электрона, e — его заряд, c — скорость света в вакууме, $\hat{\mathbf{p}}$ — трехмерный оператор импульса. Предположим, что падающая волна с частотой ω поляризована линейно и вектор поляризации \mathbf{e} ориентирован по оси Z . Тогда при расчете дипольных матричных элементов оператора (15) для внутризонных $i \rightarrow f$ переходов, интегрирование по азимутальному углу приводит к следующему, общему для всех переходов $|n_i, l_i, m_i\rangle \rightarrow |n_f, l_f, m_f\rangle$ правилу отбора по азимутальному квантовому числу: $\Delta m = 0$. По орбитальному числу получаем следующие правила отбора: $\Delta l = \pm 1$ — для матричных элементов нулевого порядка $M_{f,i}^{(0)}$; $\Delta l = 0, \pm 2$ — для матричных элементов первого

порядка малости $M_{f,i}^{(1)}$. Для названных матричных элементов соответственно получаем следующие выражения:

$$M_{f,i}^{(0)} \cong \hbar \frac{|e|A_0}{m_0cL} A_{l,l\pm 1} \times \begin{cases} \left(l + \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \right) \ln \frac{R_2}{R_1}, & n_f = n_i; (l \equiv l_i), \\ \frac{4n_f n_i}{n_f^2 - n_i^2}, & n_f \pm n_i = \pm(2k + 1), \\ 0, & n_f \pm n_i = \pm 2k, \end{cases} \quad (16)$$

где $k = 0, 1, 2, \dots$. Здесь и далее $A_{i,l_f} \equiv V_{i,l_f}$, что следует из (4), (6), (15);

$$M_{f,i}^{(1)} \cong \frac{4\hbar e^2 A_0}{m_0cL} \frac{FL}{E_{1,0}^{(0)}} V(R_1, R_2) \frac{n_f n_i}{n_f^2 - n_i^2} \left(\frac{1}{n_f^2} + \frac{1}{n_i^2} \right) \times \begin{cases} |V_{l,l+1}|^2 + |V_{l,l-1}|^2, & l_f = l_i = l; n_f \neq n_i; \\ V_{l,l\pm 1} V_{l,l\pm 2}, & l_f = l \pm 2; n_f \neq n_i; \\ 0, & n_f = n_i. \end{cases} \quad (17)$$

Вид матричных элементов $V_{l,l\pm 2}$ хорошо известен [16] и выписывать их явно мы не будем. В силу наличия различных правил отбора, в конечном выражении для коэффициента поглощения $\alpha(\omega)$ интерференционные члены типа $M_{f,i}^{(0)} M_{f,i}^{(1)}$ будут отсутствовать, и $\alpha(\omega)$ представится в виде двух слагаемых, явный вид которых полностью не приводится

$$\begin{aligned} \alpha(\omega) &= \alpha^{(0)}(\omega) + \alpha^{(1)}(\omega), \\ \alpha^{(0)}(\omega) &\sim \sum_{f,i} |M_{f,i}^{(0)}|^2 \delta(E_f - E_i \mp \hbar\omega), \\ \alpha^{(1)}(\omega) &\sim \sum_{f,i} |M_{f,i}^{(1)}|^2 \delta(E_f - E_i \mp \hbar\omega), \end{aligned} \quad (18)$$

ω — частота света, $\delta(x)$ — дельта-функция, а

$$E_{f,i} = E_{f,i}^{(0)} + \Delta E_{f,i}^{(2)}. \quad (19)$$

Верхний знак в (18) соответствует поглощению, а нижний — излучению фотона при внутризонных дипольных переходах.

3. Обсуждение результатов

В рамках предложенной модели можно заключить следующее.

1) Полоса внутризонного оптического поглощения состоит из двух серий: основной $\alpha^{(0)}(\omega)$ и полевого сателлита $\alpha^{(1)}(\omega)$ с различными пороговыми частотами и отличными друг от друга правилами отбора, что исключает какое-либо наложение этих двух серий.

2) При диагональных по радиальному числу переходах для данного значения l частоты поглощения-излучения отстоят друг от друга на величину

$$\Delta\omega = \frac{1}{\hbar} \left\{ \frac{\hbar^2}{\mu R_0^2} + \Delta E_{n,l+1}^{(2)} + \Delta E_{n,l-1}^{(2)} \right\},$$

в то время как в отсутствие поля при $n_f = n_i \equiv n$ для данного l наблюдалось бы результирующее поглощение на равноотстоящих частотах

$$\omega_l = \frac{\hbar l}{\mu R_0^2}.$$

3) Наличие диагональных по радиальному числу переходов обусловлено также конечностью размеров образца. Из (11), (16), (18) нетрудно видеть, что при $R_1, R_2 \rightarrow \infty$ не только будут отсутствовать переходы между состояниями с $n_f = n_i$, а вообще вся серия $\alpha^{(0)}(\omega)$ переходит в полосу, характерную для внутризонного поглощения в плоско-параллельной пленке при наличии однородного внешнего поля [7].

4) По сравнению с $\alpha^{(0)}(\omega)$ для серии $\alpha^{(1)}(\omega)$ имеет место дополнительная модуляция, обусловленная полем фактором

$$\frac{FL}{E_{1,0}^{(0)}} V(R_1, R_2) \left(\frac{1}{n_f^2} + \frac{1}{n_i^2} \right).$$

Кроме того, интенсивность переходов в этой серии зависит также и от значения эффективной массы носителей заряда в зоне, что опять же обусловлено наличием внешнего поля.

Таким образом, в рассмотренном случае внутризонное поглощение заметно зависит от внешнего поля, и варьируя величиной поля и геометрическими размерами образца, можно добиться регулирования как частотного режима, так и величины внутризонного поглощения.

Приложение

Рассмотрим развитый в работе модельный подход применительно к композиции CdS/HgS/CdS. В таблице приведены соответствующие физические характеристики для β -модификаций полупроводниковых кристаллов CdS и HgS (данные взяты из [2–4,17,18]).

1. Применимость предложенной модели

Если взять для HgS толщину $L \sim 5–10$ nm, то кулоновским взаимодействием при этом ($L^2/a_{ex}^2 \sim 0.01–0.04$) можно пренебречь, и в слое будет реализован для носителей заряда режим „сильного“ квантования. Если теперь для радиуса кора взять интервал значений $R_1 \sim 15–30$ nm, то, с другой стороны, в среде кора (и внешней оболочки) будут отсутствовать размерные эффекты для носителей ($R_1/a_{ex} \sim 5–10$). С другой стороны, будут выполняться условия (1) ($L^2/R_1^2 \sim 0.1$), и „сепарация“ движения частицы на радиальную и ротационную части при этом также будет оправданной. Для выбранных размеров системы оценки значений E_{conf} и E_{tot} для электронов с

Материал	a , nm	ϵ_0	E_g , eV	μ_c/m_0	μ_v/m_0	U^c , eV	U^v , eV	ΔU^c , eV	ΔU^v , eV	a_{ex}
CdS	0.5818	9.1	2.5	0.2	0.7	-3.8	-6.3	-	-	≈ 3
HgS	0.5851	18.2	0.5	0.036	0.044	-5	-5.5	1.2	-0.8	≈ 50

Примечание. μ_c, μ_v — эффективные массы носителей заряда; a — постоянная решетки; E_g — ширина запрещенной зоны массивного образца; U^c — минимум зоны проводимости, отсчитанный от вакуумного уровня; U^v — максимум валентной зоны; $\Delta U^c, \Delta U^v$ — соответствующие значения энергетических разрывов для этих зон, a_{ex} — борковский радиус трехмерного экситона в данном материале, ϵ — статическая диэлектрическая проницаемость.

и дырок v дают следующие значения:

$$a) L = 5, \quad R_1 = 15, \quad R_2 = 20 \text{ nm};$$

$$E_{\text{conf}}^c \approx 42.4 \cdot 10^{-3}, \quad E_{\text{conf}}^v \approx 34.7 \cdot 10^{-3} \text{ eV};$$

$$E_{\text{rot}}^c \approx 3.7 \cdot 10^{-3}, \quad E_{\text{rot}}^v \approx 3 \cdot 10^{-3} \text{ eV}; \quad (\text{П.1})$$

$$b) L = 10, \quad R_1 = 30, \quad R_2 = 40 \text{ nm};$$

$$E_{\text{conf}}^c \approx 10.6 \cdot 10^{-3}, \quad E_{\text{conf}}^v \approx 8.7 \cdot 10^{-3} \text{ eV};$$

$$E_{\text{rot}}^c \approx 1 \cdot 10^{-3}, \quad E_{\text{rot}}^v \approx 0.82 \cdot 10^{-3} \text{ eV}. \quad (\text{П.2})$$

Сравнение энергии квантования носителей $E_{\text{conf}}^{c,v}$ из (П.1), (П.2) с величиной разрыва зон $\Delta U^{c,v}$ из Таблицы наглядно показывает, что для не сильно возбужденных состояний модель квантовой ямы (2) для выбранной композиции также будет выполняться с достаточной точностью.

2. Внешнее поле как возмущение

Для композиции из выбранных материалов $\epsilon = (2\epsilon_{2,3} + \epsilon_{2,1})/3 = 2$ условие (7) принимает вид

$$qFL \ll 2E_{\text{conf}}, \quad (\text{П.3})$$

и для напряженности F приходим к следующим ограничениям: а) $L = 5 \text{ nm}$, $F \ll 1.7 \cdot 10^5 \text{ V/cm}$; б) $L = 10 \text{ nm}$, $F \ll 4.2 \cdot 10^4 \text{ V/cm}$. Иными словами, при толщине $L \sim 5-10 \text{ nm}$ в качестве верхнего предела для внешнего поля как возмущения можно взять соответственно значения $F \sim 10^4$ и $F \sim 10^3 \text{ V/cm}$.

3. Оценка величины штарковского сдвига

Благодаря соотношениям $\epsilon_2 = 2\epsilon_1 = 2\epsilon_3$ между диэлектрическими постоянными кора слоя и внешней оболочки зависимость от R_1, R_2 в функции $V(R_1, R_2)$ из (9) оказывается очень слабой, и для представляюще наибольший интерес поправки к основному состоянию ($n = 1, l = 0$) приходим к следующей довольно точной „рабочей“ формуле:

$$\Delta E_{1,0}^{(2)} \approx 0.2\mu/\hbar^2(qFL)^2. \quad (\text{П.4})$$

При $L = 5 \text{ nm}$, $F = 2 \cdot 10^4 \text{ V/cm}$ для $\Delta E_{1,0}^{(2)}$ получаем

$$\Delta E_{0,1}^{(2)} \approx 2.5 \cdot 10^{-4} \text{ eV}.$$

К тому же результату приходим и прямыми расчетами по формуле (11).

При изменении F и L в допусаемых рамках приближения интервалах в экспериментальном плане ключевым параметром является величина FL^2 , ввиду существенной функциональной зависимости от которой количественные результаты опыта будут в большой степени чувствительны к вариациям как величины внешнего поля, так и геометрических размеров системы.

Список литературы

- [1] С.В. Гапоненко. ФТП **30**, 577 (1996).
- [2] Joseph. W. Haus, H.S. Zhou, I. Honma, H. Komiyama. Phys. Rev. B **47**, 3, 1359 (1993).
- [3] D. Schooss, A. Mews, A. Eychmuller, H. Weller. Phys. Rev. B **49**, 24, 17072 (1994).
- [4] A. Mews, A.V. Kadavanich, U. Banin, A.P. Alivasatos. Phys. Rev. B **53**, 20, 13242 (1996).
- [5] Н.В. Ткач. ФТТ **39**, 1109 (1997).
- [6] Н.В. Ткач, В.А. Головацкий, О.Н. Войцеховская. ФТП **34**, 602 (2000).
- [7] S. Schmitt-Rink, D.S. Chema, D.A.B. Miller. Adv. Phys. **38**, 89 (1989).
- [8] А.И. Екимов, П.А. Скворцов, Т.В. Шубина. ЖТФ **59**, 3, 202 (1989).
- [9] S. Nomura, T. Kobayashi. Sol. Stat. Commun. **74**, 10, 1153 (1990).
- [10] С.И. Покутний. ФТП **34**, 1120 (2000).
- [11] Э.П. Синявский, С.М. Соковнич, ФТП **33**, 828 (1999); V.F. Levine, K.K. Choi, C.C. Bethea, J. Walker, K.J. Malik. Appl. Phys. Lett. **50**, 1092 (1987); J. Faist, F. Capasso, D.L. Sinco. Science **264**, 553 (1994).
- [12] В.В. Роткин, Р.А. Сурис. ФТТ **36**, 12, 3569 (1994).
- [13] В. Смайт. Электростатика и электродинамика. ИЛ, М. (1954).
- [14] А.П. Прудников, Ю.А. Брычков, О.И. Маричев. Интегралы и ряды. Наука, М. (1981).
- [15] А.И. Ансельм. Введение в теорию полупроводников. Наука, М. (1978).
- [16] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Квантовая механика (нерелятивистская теория). М. (1974).
- [17] Н.В. Ткач, А.М. Маханец, Г.Г. Зегря. ФТП **36**, 543 (2002).
- [18] Таблицы физических величин. Справочник / Под ред. И.К. Киоина. М. (1976).